

Title	イオン注入による金属表層における化合物形成と電気化学的特性に関する研究
Author(s)	岡部, 芳雄
Citation	
Issue Date	
Text Version	none
URL	http://hdl.handle.net/11094/37580
DOI	
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/>

氏名・(本籍)	おが	べ	よし	お
	岡	部	芳	雄
学位の種類	工	学	博	士
学位記番号	第	9607	号	
学位授与の日付	平成3年3月14日			
学位授与の要件	学位規則第5条第2項該当			
学位論文題目	イオン注入による金属表層における化合物形成と電気化学的特性 に関する研究			
論文審査委員	(主査) 教授	難波	進	
	(副査) 教授	浜川	圭弘	教授 小林 猛 教授 蒲生 健次
	助教授	高井	幹夫	

論文内容の要旨

半導体への不純物添加法として確立されたイオン注入法は、新しい金属表層を創成する手法として注目されている。このイオン注入法の基礎的知見を集積し、新材料開発の可能性を探るため、鉄へ種々のイオンを注入し、注入元素の深さ分布や化学的結合状態、注入試料の電気化学的性質を調べるとともに、その関係を鉄の耐食性改善に主眼をおいて評価した。

母材に純度99.9%の純鉄を選び、12種のイオンを、エネルギー35~150keV、注入量を 1×10^{17} ions cm^{-2} までの条件でイオン注入を行った。注入元素の深さ分布は二次イオン質量分析法を用い、注入元素の化学的結合状態は、X線光電子分光法により測定した。注入試料の電気化学的性質は、pH5の酢酸緩衝溶液中でのサイクリックボルタンメトリーにより、各掃引毎の分極曲線を測定し、鉄の溶出抑制効果を評価した。

注入元素の深さ分布はスパッタリング効果を考慮したLSS理論とよく一致することが確認された。しかし、 Cr^+ 注入では、Crの分布はLSS理論では予測できない最表面でのCrの濃化がみとめられた。これはイオンビーム照射に伴う注入中の試料温度の上昇と試料表層に存在する酸素との化学的相互作用によるものとわかった。Feに注入したCrやTiは、最大濃度付近において金属状態を示した。 Cr^+-O^+ 、 Ti^+-O^+ 二重イオン注入試料のCrやTiは、イオン注入層全領域にわたり、 Cr_2O_3 、 TiO_2 として存在していることが認められた。これは鉄中に任意の化合物を形成できる可能性を示すものである。注入試料の電気化学的性質は、(1)純鉄類似、(2)電気化学的活性、(3)準活性、(4)電気化学的不活性に分類できた。電気化学的不活性化は耐食性改善と関係し、 Cr^+-O^+ や Ti^+-O^+ では酸化状態制御により鉄の溶出電流抑制効果は増大した。また、注入元素の深さ分布形状と電気化学的性質には密接な関係があることがわかっ

た。Feに $Ti^{+}-O^{+}$ 注入後の電気化学的処理により、Fe表面を marine blue や deep blue 等の色に着色できることを見いだした。これは注入した Ti^{+} 、 O^{+} がFe中で TiO_2 を形成し、Feの選択的溶出に伴う TiO_2 の表層濃化層が起因するものであることがわかった。

論文審査の結果の要旨

イオン注入法は、半導体素子プロセス技術のみでなく新しい材料の合成、表面改質技術としても期待されている。本論文は、純鉄にイオン注入し、形成される注入層の組成、化学状態等の注入基礎特性を明らかにし、さらに注入層の電気化学的特性を測定し、耐食性の改善が得られる事および表面を種々の色に着色できる事を見出したもので、イオン注入法が表面改質技術として重要である事を実証した成果をまとめたものである。

注入イオンの分布は、注入層の組成、材料物性を決める重要なパラメータの一つである。本論文では、二次イオン質量分析法により注入イオン分布を測定し、スパッタリング効果を考慮する事により理論的な予測と一致する分布が得られる事を示している。またCrイオン注入では、表面の酸素および注入中の試料温度の上昇のため、表面にCrが拡散する事、X線光電子分光法の測定により注入CrおよびTiは、表面近傍では鉄の表面酸化層中の酸素と結合して、 Cr_2O_3 および TiO_2 となっている事を示している。またCrとO、TiとOの二重注入では、注入したTiやCrが選択的に酸化される事、またこの選択酸化はFe-Cr合金では見られず、イオン注入に特有の現象である事を明らかにしている。

さらに種々のイオンを注入して注入層の電気化学的特性をサイクリックボルタンメトリー (CVM) を用いて調べ、CrおよびTiとOの二重イオン注入によって耐食性を向上できる事を見出している。さらにTiとO二重イオン注入では、CVMを施すとTiを $1 \times 10^{17}/cm^2$ 以上注入する事により表面を着色できる事、またOの注入量、エネルギーおよびCVM処理時間を変える事により、青、水色、黄色、金色、赤色と発色を制御できる事およびこの発色は試料表面に形成される TiO_2 の濃度に関係している事も見出している。

以上の成果は、イオン注入による材料表面の改質技術の基礎に関し、有用な知見を得るとともに、実際の応用にも重要な技術である事を実証したものであり、イオンビーム工学の進歩に多大の貢献をしており、工学博士論文として価値あるものと認める。